

# APLF ガラスの XAFS 等による化学状態及び構造解析

川嶋 利幸 浜松ホトニクス株式会社

#### 1. 測定実施日

 2015年10月30日10時00分-14時00分(1シフト),BL5S1

 2015年10月30日14時30分-18時30分(1シフト),BL8S3

 2015年11月12日10時00分-14時00分(1シフト),BL6N1

 2015年11月12日14時30分-18時30分(1シフト),BL1N2

#### 2. 概要

当社が大阪大学等と共同で開発した Pr-APLF ガラス[1]の構造を明らかにす るために、硬X線、軟X線を用いた各種 XAFS 測定を始めとする構造解析を行 った。その結果 P 周りの原子構造を示唆するデータ等、これまで明らかになっ ていなかった本ガラスの原子構造への理解を深める知見を得た。

#### 3.背景と研究目的

中性子は、イメージングや材料解析、医療分野(BNCT)での応用が期待 されており、上記 Pr-APLF ガラスはその中性子検出のための高速応答シンチレ ータとして有望である。構造解析により光学応答のメカニズムが明らかになれ ば、さらなる高速応答化や発光量の増大など高機能シンチレータの設計が可能 になる。実際、近年のスーパーコンピューターの発展によりガラスのような周 期性の無い多数の原子からなる系のバンド計算も可能であり、ガラスの構造が 明らかになればそれを設計に生かす事ができるようになっている。本研究では Pr-APLF ガラスの任意の設計へ向け、その構造を明らかにするために放射光を 用いた構造解析を行った。

#### 4. 実験内容

Pr-APLF と Pr を含まない APLF について BL5S1 を用いて Pr の L 吸収端 (5.97keV)付近の XAFS 測定を行い Pr の化学状態および局所構造評価を行った。 続いて BL6N1 を用いて P の K 吸収端(2.14keV) 付近の XAFS 測定による P の化学 状態および局所構造評価を行い、BL1N2 を用いて AI の K 吸収端(1.56keV) 付近 の XAFS 測定を行い AI の化学状態および局所構造を評価した。

また、BL8S3 を用いてX線小角散乱測定を行い、Pr-APLF と Pr を含まない APLF の非結晶構造、高次構造の評価を行った。

#### 5.結果および考察

Fig.1はPr-APLFのPrのL 吸収端(5.97keV) 付近のXAFS測定結果を示したも のである。吸収端は5967eVである。また、前年度の測定で結晶化PrAPLFのXRDに より、析出している結晶はPrF3だとわかっている。一方でPrドープ無しのAPLF ガラスが結晶化するとLiFもしくはAIF3が析出することが先行研究[2]で明らか になっている。そのため、LiもしくはAIがPrと置換しているので最近接にP03-もしくはF-、があると予測される。

Fig.2は、Pr-APLFとPrを含まないAPLFおよび比較材として測定したAI(PO3)3 のAIのK吸収端(1.56keV)付近のXAFS測定である。Pr-APLFとPrを含まない APLFのスペクトルと比較材のAI(PO3)3のスペクトルを比較すると立ち上がりの エネルギー(1.56keV)はほぼ一致していたが、スペクトル形状が大きく異なっ ていた。このことより、Pr-APLFとPrを含まないAPLFおよびAI(PO3)3のAIの 化学状態はすべてほぼ同じと判断されるが、AI周辺の局所構造が異なっている ことが推測される。

Fig.3 は、Pr-APLF と Pr を含まない APLF の P の K 吸収端(2.14keV)付近の XAFS 測定結果である。どちらも K 吸収端の立ち上がりが、2.15keV であり、先行研究 [3]により報告されている AI (PO3)3 の吸収端と一致していた。このことより、P の化学状態は、AI (PO3)3 と一致していると思われる。また、EXAFS 領域のスペ クトルより局所構造解析を行った結果、Fig.4 のフーリエ変換スペクトルに示す ように、1Å のピークの大きさが Pr - APLF のピークが Pr を含まない APLF よりも 小さいことがわかった。つまり Pr の存在により P 原子から 1Å 離れた位置に配 位される原子数が少なくなったことを示している。先行研究[4]により Pr をド ープしていない APLF 中で P は PO x の形で存在していると知られているが、上 述の配位数の違いにより、Pr が 0 と結合を形成していることが予測される。Pr の酸化物として十一酸化六プラセオジム (Pr<sub>6</sub>0<sub>11</sub>)が存在するが、この化合物中で は Pr は 3 価と 4 価のイオンで存在するので Pr-APLF 中でも同様に 3 価と 4 価の イオンで存在すると予想される。

Fig.5 は Pr-APLF と Pr を含まない APLF のX線小角散乱測定結果である。 Pr-APLFではQ=6 nm<sup>-1</sup>付近に構造を有しており、Pr を含まない APLFではQ=13 nm<sup>-1</sup> 付近に構造を有していることがわかった。以上の結果より、Pr を添加すること により AI,P の化学状態は大きくは変化していなかったが、Pr 周辺に存在する 0,F の電子構造がドープしていない APLF ガラスのそれと変わることが推察され る。



Fig.1 BL5S1 を用いた Pr の LIII 吸収端付近の XAFS 測定



Fig.2 BL1N2 を用いた Alの K 吸収端付近の XAFS 測定



Fig.3 BL6N1 を用いた PのK吸収端付近の XAFS 測定



Fig.4 BL6N1 を用いた PのK吸収端付近のXAFS 測定(フーリエ変換)



Fig.5 BL8N3 を用いた SAXS 測定の結果

### 6.今後の課題

今後は軽元素側のデータを取得してゆく必要がある。特に陰イオンのF、Oの測定をすれば今回測定した Al、Pr との位置関係がより明確になると考えられる。これらの測定は BL7U で可能である。

## 7.参考文献

- [1] 村田貴広 et. al.: The Review of Laser Engineering, 39, No.5, 312 (2011)
- [2] GAN Fuxi et al. Journal of Non-Crystalline Solids 52, 263 (1982)
- [3] J. Kurse et. al.: J. Plant Nutr. Soil Sci., 171, 613 (2008)
- [4] D. Möncke et al., Phys. Chem. Glass, 46, 67 (1981)